密度扰动的类 Richtmyer-Meshkov 不稳定性 增长及其与无扰动界面耦合的数值模拟^{*}

孙贝贝1)† 叶文华2) 张维岩2)

(中国工程物理研究院研究生院,北京 100088)
 (北京应用物理与计算数学研究所,北京 100094)
 (2023 年 6 月 2 日收到; 2023 年 8 月 18 日收到修改稿)

靶丸材料内部扰动在冲击波作用后会产生类似 Richtmyer-Meshkov (RM) 不稳定性的增长并耦合到烧蚀 面产生扰动种子.本文使用数值模拟的方法研究了这种类 RM 不稳定性增长规律以及不稳定性与界面的耦 合机制.研究表明,线性阶段密度扰动类 RM 不稳定性增长速度满足 $\delta v \propto k_y \Delta u \eta$.密度扰动到界面的耦合有 声波耦合和涡合并两种机制,声波耦合引起的界面扰动增长速度满足 $\delta v_i / (k_y \Delta u \eta) \propto e^{-k_y L}$.界面上的 Atwood 数为正时,界面上涡量和密度扰动的涡量方向相同,涡合并导致扰动速度增大.Atwood 数为正时,降低界面 上的 Atwood 数以及增大界面上过渡层的宽度均可减小密度扰动耦合引起的界面扰动增长.

关键词:惯性约束聚变,密度不均匀,类Richtmyer-Meshkov不稳定性,扰动种子
 PACS: 47.20.Ma, 52.35.Py, 52.57.Fg
 DOI: 10.7498/aps.72.20230928

1 引 言

最近,美国国家点火装置 (NIF)上的惯性约 束聚变 (inertial confinement fusion, ICF)实验 实现了能量净增益,标志着 ICF 研究的巨大进展. 充分了解流体不稳定性对内爆性能的影响对 ICF 点火是十分必要的^[1–5].目前研究较多的是中 心点火方式,通过内爆压缩在靶丸中心产生点火热 斑.为了形成点热斑,需要产生极高的壳层内爆速 度 (不小于 350 km/s)^[6],加速阶段烧蚀面上会产生 Rayleigh-Taylor (RT)不稳定性^[7–10]. 扰动种子在 加速阶段会被 RT 不稳定性指数放大,同时扰动通 过 Feed-in 过程耦合到内界面 (DT 冰和 DT 气体 界面)引起内界面扰动增长,形成减速阶段内界面 RT 不稳定性的扰动种子.流体不稳定性发展会破 坏靶丸的均匀性和对称性,导致能量增益降低甚至 点火失败.内爆中流体不稳定性是不可避免的, ICF 研究工作的重点之一是确定并减轻不稳定性 来源,通过减小扰动种子来抑制不稳定性增长^[11–13].

烧蚀面的扰动种子来源于靶丸缺陷、辐照能量 不均匀性以及靶丸定位偏差等因素.材料内部的密 度扰动 (同种材料内部的不均匀性) 是靶丸缺陷的 一种.在制靶过程中烧蚀材料和 DT 冰内部会产生 密度扰动.另外, DT 燃料中的氚衰变会将能量沉 积到烧蚀材料和 DT 冰壳层中,在 DT 冰中产生空 泡,并引起烧蚀材料的局部膨胀^[14].

类似界面的 Richtmyer-Meshkov (RM) 不稳 定性^[15,16],冲击波穿过密度扰动时,由于斜压效应 而产生涡量的沉积,引起不稳定性增长,因此将这 种不稳定性称为类 RM 不稳定性^[17-21].类 RM 不 稳定性耦合到初始无扰动界面,会引起界面的不稳 定性增长.最新的研究工作表明,在 ICF 中考虑初 始密度扰动对内爆性能的影响十分重要^[13,22-26].

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 11675026, 11575033) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: s19930816@sina.com

^{© 2023} 中国物理学会 Chinese Physical Society

Haines 等^[24,25]工作表明,间接驱动内爆中密度扰 动产生的流体力学不稳定性会降低燃料的压缩性. 文献 [13, 26] 表明了材料内部缺陷 (包括密度扰 动和孤立缺陷) 会耦合到烧蚀面,形成加速阶段 RT 不稳定性的种子,经加速阶段的 RT 不稳定性 放大降低内爆性能.壳层厚度和扰动放置位置会 影响烧蚀面扰动种子的大小,烧蚀面附近的扰动会 产生最大的烧蚀面扰动种子.冲击波与密度扰动相 互作用产生的熵涡波冻结在波后流体中,由于质量 烧蚀效应,涡量会向烧蚀面输运,影响烧蚀面扰动 幅值.

目前,针对密度扰动引起的流体不稳定性及其 对内爆性能影响的研究工作还比较少,对相关的物 理认识仍然存在不足.本文采用数值模拟的方法, 研究了线性阶段类 RM 不稳定性的增长规律及不 稳定性到界面的耦合规律.第2节介绍了数值模拟 的初始设置.第3节研究了冲击波与密度扰动相互 作用后,线性阶段密度扰动的类 RM 不稳定性增 长规律.分析了不同扰动波长 λ_y、冲击波马赫数 *Ma* 和密度扰动大小 η 对不稳定性增长的影响.第 4节研究了密度扰动的不稳定性增长与界面的耦 合规律.分析了不同密度扰动位置、界面 Atwood 数对密度扰动与界面耦合的影响.第5节为总结与 讨论.

2 数值模拟初始设置

本文所有算例计算使用组内开发的二维欧拉 程序,已经过多个算例验证和考核^[27]. 控制方程为 无黏、无传热的欧拉方程,状态方程为理想气体状 态方程. 在本文算例中,各部分气体绝热指数均为 $\gamma = 5/3$.

图 1 给出了数值模拟初始设置示意图. Ⅲ区为 冲击波上游区域,存在密度扰动,密度扰动的中心 位置为 *x*₀,密度扰动在 *y* 方向上以余弦函数的形 式周期分布,在 *x* 方向上由扰动中心位置向两侧衰 减.Ⅲ区中的密度分布为^[13]

$$\rho(x,y) = \rho_3 \left[1 + \eta \mathrm{e}^{-k_x |x-x_0|} \mathrm{cos}(k_y y) \right], \quad (1)$$

式中, $\rho_3 = 1$ g/cm³ (物理量下标 1, 2, 3 分别代表 I, II, III区)为 CH 烧蚀材料的密度, η 为密度扰 动的相对大小, η 的取值区间为 [0, 1),本文中 η 的 取值较小以保障扰动的不稳定性增长处于线性阶 段. $k_{x,y} = 2\pi / \lambda_{x,y}$, λ_y 为扰动波长, λ_x 表征密度 扰动在 x 方向上的宽度. λ_x 越大, 密度扰动在 x 方 向上衰减越慢,密度扰动区域越宽.Ⅲ区设置为等 压区, $p_3 = 0.017$ Mbar (1 Mbar = 10¹¹ Pa) 为 CH 材料温度为 300 K 时的压强. 冲击波沿 x 正向传 播,Ⅱ区为冲击波后区域.Ⅱ区中的密度、速度和 压强通过求解朗金-雨贡纽关系式得到. Ⅱ区和Ⅰ区 之间为接触间断,界面两侧速度和压强相等,密度 不同. 界面上 Atwood 数 $A_t = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$. 令界面两侧密度相等时, Ⅱ区和Ⅰ区之间的界面不 存在,研究密度扰动的类 RM 增长规律.程序中空 间项的离散使用五阶 WENO 格式, 时间步的离散 使用两步龙格-库塔方法. x方向计算宽度为 200 µm, y方向计算宽度为 λ_y ,使用 128 个网格来分辨不同 波长的扰动, 网格宽度 $\Delta x = \Delta y = \lambda_u / 128.x$ 方向 上采用出流边界条件, y 方向上采用周期边界条件.



Fig. 1. Schematics of the initial configuration.

3 线性阶段密度扰动的类 RM 不稳 定性

在 ICF 内爆中, 驱动能量辐照在靶丸表面, 烧 蚀出喷射等离子体产生烧蚀压, 形成向靶丸内部传 播的冲击波. 冲击波经过存在密度扰动的流体时, 密度梯度与压强梯度不平行, 斜压效应会在密度扰 动区域沉积涡量, 产生不稳定性增长. 这种不稳定 性增长机制与冲击波和扰动界面相互作用后产生 的 RM 不稳定性是相同的. 将这种不稳定性称为 类 RM 不稳定性. 为了研究密度扰动的类 RM 不 稳定性到界面的耦合, 首先研究类 RM 不稳定性 的增长规律.

本节中算例选取 $\lambda_x = 5 \ \mu m$. 图 2 给出了算例 SPI1(算例设置见表 1) 在 1 ns 和 3 ns 时的涡量 ω 云图. 蓝色圈起部分为密度扰动区域, 红色虚线 标注了冲击波位置. 冲击波与密度扰动相互作用之 后产生了旋转方向相反的涡对, 流场中涡量最大的 地方位于密度扰动区域. 冲击波与密度扰动相互作 用之后, 冲击波阵面上产生扰动, 在冲击波和密度 扰动区域之间产生冻结在流体上的熵涡波. 平面冲 击波扰动幅值是振荡衰减的, 扰动冲击波产生的涡 量随着到密度扰动区域的距离增大而衰减. 密度扰 动与冲击波之间的区域近似等压. 冲击波与密度扰 动作用之后同样会产生向左传播的反射波, 在 η 较 大时密度扰动左侧区域也几乎是没有熵增的, 反射 波可以做声学近似.



图 2 算例 SPI1 在 1 ns (a) 和 3 ns (b) 时的涡量场. 蓝色 圈起部分为密度扰动区域, 红色虚线标注了冲击波位置 Fig. 2. Contour of vorticity at 1 ns (a) and 3 ns (b) of case SPI1. Blue circled part is the density perturbation region, and the red dashed line indicates the position of the shock.

密度扰动的类 RM 不稳定性并不存在明确的 界面,无法像 RM 不稳定性一样找到确定的界面 来统计扰动幅值.图2的涡量场分布表明可以使用 流场中最大涡量的涡对宽度来表征密度扰动的宽 度. 选取 $\omega_{c} = \eta_{\omega} \omega_{max}$ 为临界值 (ω_{c} 应大于由扰动 冲击波产生的涡量最大值),统计涡量大于临界值 的区域宽度作为涡对的宽度.冲击波过后,密度扰 动区域获得扰动速度,冲击波作用产生的涡对发生 旋转,密度扰动区域变宽.显然,扰动速度越大密 度扰动的宽度增大越快, 涡对的宽度增加越快. 因 此,可以使用密度扰动区域涡对的宽度增长来表征 类 RM 不稳定性的增长. 另外, 冲击波与密度扰动作 用产生的涡量与 y 方向的切向速度密切相关^[17-21,28], 也可以使用 y 方向扰动速度的最大值来表征不稳 定性的增长.图 3 给出了算例 SPI1 的涡对宽度 D以及 y方向最大扰动速度随时间的演化.本文主 要研究线性阶段的类 RM 不稳定性, 可以看到扰 动宽度随时间线性增大, 扰动速度随时间的演化 与 RM 不稳定性类似, 在线性值附近振荡. 图 3(a) 中实线由 1.5 ns 后的数据进行线性拟合得到的. 尽 管 ηω 分别为 0.2, 0.4, 0.6 和 0.8 时拟合出的增长速 度不同,但均可反应线性增长规律.本文后续的算 例选取 $\eta_{\omega} = 0.2$ 来统计密度扰动的宽度.

对不同密度扰动大小 η ,冲击波马赫数Ma,以 及不同扰动波长 λ_y 的冲击波与密度扰动作用问题 进行数值模拟,研究这些物理参数对类 RM 不稳 定性增长的影响,不同算例的参数设置在表1列



图 3 算例 SPI1 的涡对宽度 (a) 和 y 方向最大扰动速度 (b) 随时间的变化

Fig. 3. Time histories of the width of the vortex pair (a) and the maximum tangential velocity (b) of case SPI1.

主 1

不同質例的参粉设置

衣 1 个问并内时多奴以直												
Table 1. Initial physical parameters in different cases.												
算例	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	SPI11	SPI12
η	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Ma	M_0	$M_0/8$	$M_0/2$	$1.5 M_{0}$	$2.0M_0$							
$\lambda_y/\mu\mathrm{m}$	20	40	60	80	20	20	20	20	20	20	20	20
$k_y \Delta u \eta$	0.037	0.019	0.012	0.009	0.019	0.075	0.11	0.15	0.0014	0.018	0.056	0.075

出. 算例 SPI1-SPI4 扰动波长不同, 算例 SPI5-SPI8 的密度扰动大小不同, 算例 SPI9-SPI12 的冲击波 马赫数不同. 其中 $M_0 = 9.5$, 为程序计算出的激光 功率密度为 10 TW/cm² 时的平台脉冲产生的冲击 波马赫数.

通过对数值模拟结果的分析,发现类 RM 不 稳定性的增长速度随 k_u , Δu 以及 η 线性增大, 即 $\delta v \propto k_u \Delta u\eta$, 如图 4 所示. 其中 Δu 为冲击波后的 流体速度减冲击波前的流体速度.图4中的点是由 数值模拟结果统计出的密度扰动宽度的增大速度, 直线为数值模拟结果的线性拟合.密度扰动的类 RM 增长是由激波与密度扰动作用时累积的涡量 决定的. 扰动波长越长, 在冲击波与密度扰动相互 作用时密度和压强的斜压角度越小,沉积的涡量越 小. 当η减小时,密度梯度变小,同样的会减少密 度扰动区域的涡量沉积.冲击波马赫数减小时,减 小了斜压效应中的压强梯度,也会减少涡量沉积. 在强冲击的情况下,波后流体速度正比于冲击波马 赫数,因此也可以写为 $\delta v \propto k_v v_s \eta$, v_s 为冲击波速度. 类 RM 不稳定性的增长速度与 RM 不稳定性冲击 模型的形式类似^[15],只是冲击模型中的 Atwood 数 替换为 n.



图 4 密度扰动宽度增长速度 δv 随 $k_y \Delta u\eta$ 的变化 Fig. 4. Curve of density perturbation width growth rate δv versus $k_y \Delta u\eta$.

4 密度扰动与无扰动界面的耦合

在 ICF 內爆中早期阶段, 靶内密度扰动引起 的类 RM 不稳定性耦合到烧蚀面, 产生加速阶段 的扰动种子. 密度扰动存在于靶丸内部材料 (高密 度物质)中, 烧蚀面外为烧蚀出的等离子体 (低密 度物质), 烧蚀面上的 Atwood 数是大于 0 的. 扰动 种子的形成与流体不稳定性耦合、涡量输运以及质 量烧蚀效应等因素相关^[13,29,30]. 本节研究了无质量 烧蚀、热传导的情况下类 RM 不稳定性与界面的 耦合. 冲击波后有一个无扰动界面, 界面两侧流体 速度相同, 压强相同, 密度不同 $\rho_2 > \rho_1$, 与冲击波 后流体一起运动. 本节选取 $\lambda_x = 2 \mu m$. 图 5 展示 了密度扰动到界面耦合的密度云图, 计算参数 $Ma = 9.5, \eta = 0.3, \lambda_y = 20 \mu m$, $A_t = 0.77$. 冲击 波压缩后界面到密度扰动区域中心的距离 L =2.35 μm . 左侧界面为初始无扰动界面, 右侧界面为 冲击波阵面. 密度扰动的类 RM 不稳定性耦合到 无扰动界面引起界面的不稳定性增长.



图 5 类 RM 不稳定性与界面耦合问题的密度云图,此算 例中的物理参数为 Ma = 9.5, $\eta = 0.3$, $\lambda_y = 20 \mu m$, $A_t = 0.77$

Fig. 5. Contour of density of the RM-like instability and interface coupling problem, the physical parameters in this case are Ma = 9.5, $\eta = 0.3$, $\lambda_{y} = 20 \ \mu\text{m}$, $A_{t} = 0.77$.

扰动增长速度可以用 y方向的扰动速度来表 征,为了说明密度扰动的类 RM 不稳定性到界面 的耦合机制, 图 6 给出了不同 L, 同一时刻的 y 方 向扰动速度分布.界面位置在图中用黑色虚线标 出.图 6(a)界面右侧第一个涡对区域为密度扰动 区域,图中界面距密度扰动区域较远,熵涡波并未 传播到界面位置,这种情况下不稳定性通过声波耦 合到界面,冲击波与密度扰动作用产生的声波会在 界面上沉积涡量. 声波扰动的压强和密度满足 $\delta p = c_s^2 \delta \rho$,其中 c_s 为声速.因此在均匀流体中声 波扰动产生的密度梯度和压强梯度是同向的. 当声 波传播到界面位置,密度梯度主要由界面处的密度 分布决定(扰动声波带来的密度扰动是小量),此时 密度梯度和压强梯度不再同向,产生斜压效应从而 累积涡量.图 6(b)界面上扰动速度大于图 6(a),表 明界面距离密度扰动越近,声波在界面上引起的不 稳定性增长越大. 另外, 声波在界面上发生反射向 右传播,还会增强密度扰动和冲击波之间的涡量 场,这点可以从图 6 中密度扰动区域右侧的扰动速 度对比得出.图 6(c) 中界面与密度扰动距离较近,

密度扰动很快传播到界面位置,密度扰动上的涡和 界面上的涡会发生涡合并.涡合并是密度扰动与界 面耦合的第2个机制.界面上的涡量和密度扰动的 涡量方向相同,涡合并时涡量增强,会增大界面上 的扰动速度.



图 6 y方向扰动速度云图 (a) $L = 5.53 \mu$ m; (b) $L = 3.53 \mu$ m; (c) $L = 1.53 \mu$ m. 物理参数 $Ma = 9.5, \eta = 0.05, \lambda_y = 20 \mu$ m, $A_t = 0.77$

Fig. 6. Contour of the *y*-component of the perturbation velocity: (a) $L = 5.53 \ \mu\text{m}$; (b) $L = 3.53 \ \mu\text{m}$; (c) $L = 1.53 \ \mu\text{m}$. Physical parameters: Ma = 9.5, $\eta = 0.05$, $\lambda_y = 20 \ \mu\text{m}$, $A_t = 0.77$.

数值模拟结果表明,密度扰动的类 RM 不稳 定性到界面的耦合与距离 L 是相关的. 图 7 为不 同 L 时, 界面扰动幅值随时间的演化. 考虑 20 µm 和 40 μm 两个波长,其余物理参数与图 6 相同.界 面早期的扰动增长是由于气泡和尖钉处受到压强 相反的声波影响,运动方向相反,会产生一个很陡 峭的增长.界面上扰动开始增长的时间与声波传播 到该距离的时间是一致的. L 越小, 界面扰动增长 越快,随着 L 增大界面扰动增长速度逐渐减小, $k_{\mu}L = 3.3$ 时, 20 μ m 波长的界面扰动几乎无增长. 将图7中算例界面扰动线性增长的一段进行拟合, 得到界面增长速度 δvi. 前面的研究发现, 密度扰动 的增长速度正比于 $k_{\mu}\Delta u\eta$,使用该值对界面增长速 度进行归一化. RM 不稳定界面到无扰动界面的耦 合系数与界面间距离 L 的关系通常以 e^{kyL} 的形式 出现[31,32], 在解析上目前还没有较好的方法来分析 密度扰动到界面的耦合,在分析 L 对密度扰动 与界面耦合的影响时,也假定其是以 $e^{k_y L}$ 的形式 存在的.图 8 给出了归一化后的界面增长速度 $\delta v_i/(k_y \Delta u \eta)$ 随 $e^{-k_y L}$ 的变化.数值模拟结果表明, 当 $k_y L$ 比较大时, $\delta v_i/(k_y \Delta u \eta) \propto e^{-k_y L}$,即密度扰 动到界面的耦合随着 $k_y L$ 增加以 e 指数的形式衰 减.当密度扰动与界面距离比较近的时候,扰动速 度得到增强,界面扰动增长速度偏离与 $e^{-k_y L}$ 的线 性关系.



图 7 不同 *L*时,界面扰动幅值随时间的变化 (a) $\lambda_y = 20 \mu m$; (b) $\lambda_y = 40 \mu m$.

Fig. 7. Variation of interface perturbation amplitudes with time for different L: (a) $\lambda_y = 20 \ \mu\text{m}$; (b) $\lambda_y = 40 \ \mu\text{m}$.



图 8 界面扰动增长速度 $\delta v_i/(k_y \Delta u\eta)$ 随 $e^{-k_y L}$ 的变化 Fig. 8. Curve of the interface disturbance growth rate $\delta v_i/(k_y \Delta u\eta)$ versus $e^{-k_y L}$.

界面的 Atwood 数同样会影响界面的扰动速 度, 图 9 给出了不同 Atwood 数时界面扰动幅值的 演化.具体物理参数为 Ma = 9.5, $L = 5.5 \mu m$, $\lambda_y = 20 \mu m$, $\eta = 0.05$.数值模拟结果表明,界面 Atwood 数越大,界面的扰动速度越大. Atwood 数 增大会增大界面上的密度梯度,从而增加反射声波 在界面上的涡量沉积, Atwood 数大于 0 时,界面 上的扰动速度与密度扰动的扰动速度方向相同,因 而耦合在一起时是互相增强的,会影响界面上密度 梯度及界面的过渡层.考虑 e 指数形式的过渡层, 密度分布为

$$\rho(x) = \begin{cases} \rho_1 + 0.5(\rho_2 - \rho_1) \exp\left[(x - x_i)/L_{\rm m}\right], & x \le x_i, \\ \rho_2 - 0.5(\rho_2 - \rho_1) \exp\left[(x - x_i)/L_{\rm m}\right], & x \ge x_i. \end{cases}$$
(2)

图 10 对比了不同 $L_{\rm m}$ 时, 界面扰动幅值随时间的变化. $L_{\rm m}$ 越大, 密度过渡层越宽. 物理参数 $Ma = 9.5, L = 5.5, \lambda_y = 20 \ \mu {\rm m}, \eta = 0.1, A_{\rm t} = 0.77.$ 随着密度过渡层变宽, 界面扰动增长得到了抑制.



图 9 不同界面 Atwood 数时, 界面扰动幅值随时间的变化 Fig. 9. Time evolution of interface perturbation amplitude at different Atwood numbers.



图 10 不同界面过渡层宽度时,界面扰动幅值随时间的 变化

Fig. 10. Time evolution of interface perturbation amplitude with different density transition layer.

e 指数形式的密度过渡层对不稳定性的影响可通过 在 Atwood 数引入一个衰减因子来描述,可以将其 整体看作等效 Atwood 数, 烧蚀面的等效 Atwood 数 为 $A_t^{\text{eff}} = A_t/(1 + kL_m) = 1/(1 + kL_m)$ ^[5], A_t^{eff} 的 降低可以减小密度扰动类 RM 不稳定性到界面的 耦合.

5 总结与讨论

本文研究了冲击波与密度扰动作用产生的类 RM 不稳定性增长规律以及不稳定性到界面的耦 合规律,获得了一些新的物理认识.类 RM 不稳定 性的产生机制是冲击波与密度扰动作用时,由于斜 压效应产生的涡量沉积.我们发现,类 RM 不稳定 性线性阶段的增长速度 $\delta v \propto k_y \Delta u\eta$.密度扰动的类 RM 不稳定性到界面的耦合有声波耦合和涡合并 两种机制,当密度扰动距离界面较远时只有声波可 耦合到界面,当密度扰动距离界面比较近时会发 生涡合并.声波耦合引起的界面扰动增长速度 $\delta v_i/(k_y \Delta u\eta) \propto e^{-k_y L}$.界面上的 Atwood 数为正 时,界面上涡量和密度扰动的涡量方向相同,涡合 并导致扰动速度增大.降低界面上的 Atwood 数或 增大界面上的密度标长可以减小密度扰动的类 RM 不稳定性到界面的耦合.

充分理解材料内部密度扰动类 RM 不稳定性 的增长规律及不稳定性到界面的耦合机制,对理 解 ICF 内爆中密度扰动对烧蚀面上不稳定性及对 内爆性能的影响是重要的.关于界面 Atwood 数对 扰动到界面耦合的影响目前只是有一个定性的认 识,仍需继续开展定量的研究.靶内扰动非线性的 演化规律认识还不足.内爆早期会产生冲击波、稀 疏波以及压缩波,不同的波与密度扰动作用产生的 不稳定性及不稳定性到界面的耦合也有待研究.

参考文献

- Craxton R S, Anderson K S, Roehly T R, Goncharov V N, Harding D R, Knauer J P, McCrory R L, McKenty M C, Meyerhofer D D, Myatt J F, Schmitt A J, Sethian J D, Short R W, Skupsky S, Theobald W, Kruer W L, Tanaka K, Betti R, Collins T J B, Delettrez J A, Hu S X, Marozas J A, Maximov A V, Michel D T, Radha P B, Regan S P, Sangster T C, Seka W, Solodov A A, Soures J M, Stoeckl C, Zuegel J D 2015 *Phys. Plasmas* 22 110501
- [2] Goncharov V N, Regan S P, Campbell E M, Sangster T C, Radha P B, Myatt J F, Froula D H, Betti R, Boehly T R, Delettrez J A, Edgell D H, Epstein R, Forrest C J, Yu

Glebov V, Harding D R, Hu S X, Igumenshchev I V, Marshall F J, McCrory R L, Michel D T, Seka W, Shvydky A, Stoeckl C, Theobald W, Gatu-Johnson M 2017 *Plasma Phys. Control.* Fusion **59** 014008

- [3] Campbell E M, Sangster T C, Goncharov V N, Zuegel J D, Morse S F B, Sorce C, Collins G W, Wei M S, Betti R, Regan S P, et al. 2021 *Phil. Trans. R. Soc. A* 379 20200011
- [4] Lindl J D, Amendt P, Berger R L, Glendinning S G, Glenzer S H, Haan S W, Kauffman R L, Landen O L, Suter L J 2004 *Phys. Plasmas* 11 339
- [5] Atzeni S, Meyer-ter-Vehn J 2004 The Physics of Inertial Fusion: Beam Plasma Interaction, Hydrodynamics, Hot Dense Matter (Oxford: Oxford University Press) pp198-252
- [6] Zhou C D, Betti R 2007 Phys. Plasmas 14 072703
- [7] Rayleigh L 1883 Proc. London Math. Soc. s1 170
- [8] Taylor G 1950 Proc. R. Soc. London: Ser. A 201 192
- [9] Lindl J D, Mead W C 1975 Phys. Rev. Lett. 34 1273
- [10] Takabe H, Mima K, Montierth L, Morse R L 1985 Phys. Fluids 28 3676
- [11] Igumenshchev I V, Velikovich A L, Goncharov V N, Betti R, Campbell E M, Knauer J P, Regan S P, Schmitt A J, Shah R C, Shvydky A 2019 *Phys. Rev. Lett.* **123** 065001
- [12] Peterson J L, Clark D S, Masse L P, Suter L J 2014 Phys. Plasmas 21 092710
- [13] Miller S C, Goncharov V N 2022 Phys. Plasmas 29 082701
- [14] Harding D R, Shmayda W T 2013 Fusion Sci. Technol. 63 125
- [15] Richtmyer R D 1960 Commun. Pure Appl. Math. 13 297
- [16] Meshkov E E 1969 Fluid Dyn. 4 101
- [17] Wouchuk J G, Nishihara K 1997 Phys. Plasmas 4 1028
- [18] Wouchuk J G 2001 *Phys. Rev. E* **63** 056303
- [19] Wouchuk J G 2001 *Phys. Plasmas* **8** 2890
- [20] Campos F C, Wouchuk J G 2016 Phys. Rev. E 93 053111
- [21] Campos F C, Wouchuk J G 2017 Phys. Rev. E 96 013102

- [22] Pickworth L A, Hammel B A, Smalyuk V A, Robey H F, Benedetti L R, Berzak Hopkins L, Bradley D K, Field J E, Haan S W, Hatarik R, Hartouni E, Izumi N, Johnson S, Khan S, Lahmann B, Landen O L, Le Pape S, MacPhee A G, Meezan N B, Milovich J, Nagel S R, Nikroo A, Pak A E, Petrasso R, Remington B A, Rice N G, Springer P T, Stadermann M, Widmann K, Hsing W 2018 Phys. Plasmas 25 054502
- [23] Collins T J B, Stoeckl C, Epstein R, Bittle W A, Forrest C J, Glebov V Y, Goncharov V N, Harding D R, Hu S X, Jacobs-Perkins D W, Kosc T Z, Marozas J A, Mileham C, Marshall F J 2022 *Phys. Plasmas* 29 012703
- [24] Haines B M, Olson R E, Sweet W, Yi S A, Zylstra A B, Bradley P A, Elsner F, Huang H, Jimenez R, Kline J L, Kong C, Kyrala G A, Leeper R J, Paguio R, Pajoom S, Peterson R R, Ratledge M, Rice N 2019 *Phys. Plasmas* 26 012707
- [25] Haines B M, Sauppe J P, Albright B J, Daughton W S, Finnegan S M, Kline J L, Smidt J M 2022 Phys. Plasmas 29 042704
- [26] Liu Y X, Chen Z, Wang L F, Li Z Y, Wu J F, Ye W H, Li Y J 2023 Phys. Plasmas **30** 042704
- [27] Li Z Y, Wang L F, Wu J F, Ye W H 2020 Acta Mech. Sin. 36 789
- [28] Sano T, Ishigure K, Campos F C 2020 Phys. Rev. E 102 013203
- [29] Goncharov V N 1999 Phys. Rev. Lett. 82 2091
- [30] Goncharov V N, Gotchev O V, Vianello E, Boehly T R, Knauer J P, McKenty P W, Radha P B, Regan S P, Sangster T C, Skupsky S, Smalyuk V A, Betti R, McCrory R L, Meyerhofer D D, Cherfils-Clérouin C 2006 *Phys. Plasmas* 13 012702
- [31] Mikaelian K O 1985 Phys. Rev. A 31 410
- [32] Mikaelian K O 1983 Phys. Rev. A 28 1637

Numerical simulation study on growth of Richtmyer-Meshkov-like instability of density perturbation and its coupling with unperturbed interfaces^{*}

Sun Bei-Bei $^{1)\dagger}$ Ye Wen-Hua $^{2)}$ Zhang Wei-Yan $^{2)}$

1) (Graduate School, China Academy of Engineering Physics, Beijing 100088, China)

2) (Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100094, China)

(Received 2 June 2023; revised manuscript received 18 August 2023)

Abstract

The interaction between the shock and the internal density perturbation of the target material produces a Richtmyer-Meshkov-like (RM-like) instability, which couples with the ablation front and generates instability seeds. Recent studies have demonstrated the significance of internal material density perturbations to implosion performance. This paper presents a two-dimensional numerical investigation of the growth of the RM-like instability in linear region and its coupling mechanism with the interface. Euler equations in two dimensions are solved in Cartesian coordinates by using the fifth-order WENO scheme in space and the two-step Runge-Kutta scheme in time. The computational domain has a length of 200 μ m in the x-direction and λ_y in the y-direction. The numerical resolution adopted in this paper is $\Delta_x = \Delta_y = \lambda_y/128$. A periodic boundary condition is used in the y-direction, while an outflow boundary condition is used in the x-direction. The interaction between shock and density perturbation will deposit vorticity in the density perturbation region. The width of the density perturbation region can be represented by the width of the vortex pair. The growth rate of the RM-like instability can be represented by the growth rate of the width of the density-disturbed region or the maximum perturbation velocity in the y-direction. The simulation results show that the growth rate of the vortex pair width is proportional to the perturbation wave number k_{η} , the perturbation amplitude η , and the velocity difference before and after the shock wave Δu , specifically, $\delta v \propto k_u \Delta u \eta$. In the problem of coupling the RM-like instability with the interface, we calculate the derivation of the interface perturbation amplitude with respect to time to obtain the growth rate of the interface. It is concluded from the simulations that the coupling of the RM-like instability with the interface has two mechanisms: acoustic coupling and vortex merging. When the density perturbation region is far from the interface, only acoustic wave is coupled with the interface. The dimensionless growth rate of interface perturbation caused by acoustic coupling decays exponentially with $k_y L$, $\delta v_i/(k_u \Delta u\eta) \propto e^{-k_y L}$. When the density perturbation region is closer to the interface, acoustic coupling and vortex merging work together. The vortex merging leads to an increase in the perturbation velocity when the Atwood number of the interface is positive. When the Atwood number is positive, reducing the Atwood number at the interface and increasing the width of the transition layer at the interface can both reduce the growth of interface perturbation caused by the RM-like instability coupling.

Keywords: inertial confinement fusion, density perturbation, Richmyer-Meshkov-like instability, instability seeds

PACS: 47.20.Ma, 52.35.Py, 52.57.Fg

DOI: 10.7498/aps.72.20230928

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11675026, 11575033).

[†] Corresponding author. E-mail: s19930816@sina.com





Institute of Physics, CAS

密度扰动的类Richtmyer-Meshkov不稳定性增长及其与无扰动界面耦合的数值模拟 孙贝贝 叶文华 张维岩

Numerical simulation study on growth of Richtmyer-Meshkov-like instability of density perturbation and its coupling with unperturbed interfaces

Sun Bei-Bei Ye Wen-Hua Zhang Wei-Yan

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 72, 194701 (2023) DOI: 10.7498/aps.72.20230928 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.72.20230928 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

纵向磁场抑制Richtmyer-Meshkov不稳定性机理

Mechanism of longitudinal magnetic field suppressed Richtmyer-Meshkov instability 物理学报. 2020, 69(18): 184701 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200363

不同磁场构型下Richtmyer-Meshkov不稳定性的数值研究及动态模态分解

Numerical investigations of Richtmyer–Meshkov instability in different magnetic field configurations and the corresponding dynamic mode decomposition

物理学报. 2019, 68(16): 165201 https://doi.org/10.7498/aps.68.20190410

冲击波波后辐射效应对Richtmyer-Meshkov不稳定性增长影响的实验研究 Understanding effects of radiation from radiative shock on Richtmyer-Meshkov instability 物理学报. 2021, 70(20): 205203 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210653

惯性约束聚变装置中靶面光场特性的统计表征方法 Method of statistically characterizing target plane light field properties in inertial confinement fusion device 物理学报. 2019, 68(8): 084207 https://doi.org/10.7498/aps.68.20182091

耦合界面张力的三维流体界面不稳定性的格子Boltzmann模拟 Lattice Boltzmann simulation of three-dimensional fluid interfacial instability coupled with surface tension 物理学报. 2022, 71(4): 044701 https://doi.org/10.7498/aps.71.20212061

可压流体Rayleigh-Taylor不稳定性的离散Boltzmann模拟 Discrete Boltzmann simulation of Rayleigh-Taylor instability in compressible flows 物理学报. 2018, 67(8): 080501 https://doi.org/10.7498/aps.67.20171952